# 1/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0010952916 - Drawing available WPI ACC NO: 2001-576014/

WPI ACC NO: 2001-5/6014/ XRAM Acc No: C2001-171481

Method for planarizing insulation layer of semiconductor element

Patent Assignee: HYUNDAI MICROELECTRONICS CO LTD (HYUN-N); HYUNDAI MICROSEMICON CO LTD (HYUN-N)

Inventor: CHANG C G; JANG C G

Patent Family (2 patents, 1 countries)

Patent Pamery (2 patents, 1 countries,
Application

 Number
 Kind
 Date
 Number
 Kind
 Date
 Update

 KR 2001008843
 A
 20010205
 KR 199926872
 A
 19990705
 200165
 B

 KR 311495
 B
 20011018
 KR 199926872
 A
 19990705
 200234
 E

Priority Applications (no., kind, date): KR 199926872 A 19990705

# Patent Details

 Number
 Kind
 Lan
 Pg
 Dwg
 Filing Notes

 KR 2001008843
 A
 KO
 1
 10

 KR 311495
 B
 KO
 Previously is

B KO Previously issued patent KR 2001008843

#### Alerting Abstract KR A

NOVELTY - A method for planarizing an insulation layer of a semiconductor element is provided to form an insulation layer having a high evenness on a total wafer surface, irrespective of an integration degree of a lower pattern.

DESCRIPTION - A semiconductor wafer includes a first pattern part (32a) of a high integration degree and a second pattern part (32b) of a low integration degree. An insulation layer (33) is deposited on a semiconductor wafer (31) having the first and second pattern parts. A photoresist pattern mask is formed to both sides of a curved part of the insulation layer: a curved part of the insulation layer is etched by using the photoresist pattern mask. The photoresist pattern mask is removed. The insulation layer is CMP-polished at the same pressure, and thus the insulation layer is planarized. Thereby, an even insulation layer is formed on a semiconductor wafer irrespective of the lower pattern's integration degree.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: METHOD; INSULATE; LAYER; SEMICONDUCTOR; ELEMENT

每2001-0088443

# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI.

(11) 공개번호 특2001-0008443 (43) 공개일자 2001년09월26일

H01L 27/146 (21) 출원번호 10-2001-0011711 2001년 03월 07일 (22) 출원밀자 2000-62542 2000년03월07일 일본(JP) (30) 유선권주장 (71) 출원인 사프 가부사키가이샤 마지다 가쯘하고 일본 오사까후 오사까시 이베노꾸 나가이께포 22방 22고 (72) 발명자 いかいけん 일본니라630-8036니라시고조비타1쪼메30-3-에이102 이즈이요사하로 일본니근1634-0007카시하라시쿠즈모토쪼494-16 (74) 대리인 백덕열, 이태회

실시함구 : 있음 (54) 이미지 센서 및 그의 제조방법

# 24

투명 열어기관성에 주시선 및 스위험 소취의 게이트 전국을 합성하고, 게인트 접면와, 반도되송, 소스 건국 및 드레인 전국으로 되는 마·의송을 각각 적용한다. 성기, 구성을 퇴단되면 후, 요건해송을 합성 하고 문역도 끊어 상용하는 부분을 해당해 입혀 제가하고 참당할 수거를 도보하여 중간점인적을 열성한다. 이어, 참소주국으로부터 투명연극을 스위형 소취상으로까지 전시기에, 그위해 변환을 및 견 국으로를 공용을 취임다. 성기 구성에지, 충간점인적에 의해서 참소전국과 선조선 시에의 통험증기의 역제할 수 있고 또 부명연극이 성부 기에드로 적용하여 과명전체를 받음한다고 그 함과, 화소연극과 선조 선시에의 음악자가를 직접하면서 납병 가이트 구조와 극하게 화일 전체학 발음을 함께로 교육 설치를 갖지 않는

#### 0.75

52

# gara

#### 丘田의 乙杂香 香料

- 도 1은 본 방명의 제1 실시여에 따른 이미지 센서를 도시하는 정면도,
- 도 2는 도 1의 이미지 센서의 8-8선을 따라 취한 부분의 단면도,
- 도 3은 본 발명의 다른 실시에에 따른 아미지 센서의 단면도,
- 도 4는 본 발명의 다른 실시에에 따른 이미지 센서의 단면도,
- 도 5는 상기 도 4의 구성으로부터 유전체증을 제외한 이미지 센서의 단면도,
- 도 6은 중래기술의 액티브 메트릭스 기판을 채용한 이미지 센서의 단면도,
- 도 7은 다른 총래 기술의 이미자 센서의 개략적 구조를 도시하는 단면도,
- 도 8은 이미지 센서의 계략적 구조를 도시하는 단면도,
- 도 9는 다른 이미지 센서의 개략적 구조를 도시하는 단면도.

#### 발명의 상세관 설명

# 발명의 목적

#### **単独の 今また Ji なぜの 型 コ 型の型 光部Ji 命**

본 발명은 광이나 X-선 등의 입사전자파를 전하로 변환하여 순차 독音함으로써 아이지 신호를 충력하는 이미지 센서 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

액정 표시장치 등에 사용되는 공자된 액티브 매트릭스 기판은 매트릭스 형태로 배치된 복수의 개

병적으로 구동되는 화소전국 및 각 화소전국에 대해 제공된 IFI(비막 트렌지스타)와 같은 스위형 소자를 포함한다. 대간한 백티브 때트막스 기관을 채용하는 액징 표시장치에서는, 스위형 소자를 주시간에 의해 서 순과 선택하며, 상기 스위형 소자를 통하며 산호선의 전위를 각 화소전국에 서입하는 것에 의해 화상 표시가 성한되고 있다.

조에가 합니다보 보다.
승강한 '핵단한' 때문에스 가만은 이미지 선처로 사용될 수 있다. 핵단한 때문에스 가관을 처용하는 공지 이미지 센처의 에는 핵단한 때문에스 가면의 상충실에, 강기 레이나 보신 등의 입시조지과를 적 점적으로 전혀된 반면하는 변환을 병성하고, 보안받은 호착을 보안 기계에는 보신 등의 입시조지과를 적 지적인다. 강기 최소 공장으로부터 전혀를 소개 독행하는 유명의 이미지 열차가 있다. 해당한 및본 비송 사 등이상을 건강하는 경기 등에 가는 사용하는 유명의 이미지 열차가 있다. 해당한 및본 비송 사 등이상을 건강하는 경기 등에 하는 사용하는 경기 등에 되었다. 하는 기계에 기계 등에 가는 기계

성기 에시한 선서의 전구체인 벡터브 메트릭스 기관은 상기 보조용당의 크기나 스위형 소재의 시 중수(time constant)를 데미지 선서용에 작업하게 조정하는 것만으로도 역정표시장치의 제조방법이 미미 지 선서의 제조방법으로 마용될 수 있기 때문에, 사로운 설비 투자등을 필요로 하지 않고 당기로 제조합 수 있다.

도 6은 벡터브 배트리스 기관을 이용한 기존적이 이미지 선생의 공지 구조해를 개시하는 단면도 미디도 두 해도 지원 구조는 열 이미인 당행에 만한 사산이 명이 Real-time lessing Fise Pear New 분단(5)실체 스위팅 보지 등 8% 도시된 보안 같이, 소기 선생의 테티브 로드라스 기관은 투명 없이기 보인(5)실체 스위팅 소개(6)를 보십여 교육 보안 보안 보안 보안 보안 등 2% 로드라는 그래 요함하는 2% 의료 조립다. 스위팅 소개(6)를 보십 기관을 보안 되었다. 보기 본 등 2% 로드라는 기계 보기 되었다. 교육 등 도전막(6)에 및 보호막(6)을 순처 설생하는 2% 인과 학생 학생이고 이 기계 함께 보이고 기관을 생용하면 1.0 분명 등 2% 자연을 전혀보면 보안하기 위해 전체되다. 급속보다면 되었다. (6)에 미가함 배 시설하기 위한 권리크로 보다답답다. 그 소세시, 목의 도전막(6)를 반단을(5)에 서 반단된 전체를 지장하기 위한 권리크로 보다답답다.

상으한 문제를 해결하는데 있어서 특히 효과적인 이미지 섹시인 구조는 도 에 상세히 설명되어 있다. 도 제 도시한 바간 할아, 소스 라인(기)과는 다른 사이 최소건국(기)을 해치하여 이름 안중국 사 이가 줄면(막(기)로 점입되어 있기 때문에 트랜지스된(지)의 처설목(河)을 청소건국(기)에 전체적으로 중 중소 있는 소위 비섯 구조인 이미지 센시가 제안되어 있다. 도 제시, 최소건국(기)에 전체적으로 중 하는 도착인 권리이의, 개본 보조용(미)교, 가는 반조용(미)로 가는 반고병을(미)로 가는 기이트 건국이고,

소스 전반(기)가 화소프로(건) 사이를 끌면되어(가)이 형성되어 있는 도 '현 성기 구조에서는, 화소필국(건) 사이를 유하되면서 소스 보인(기) 상태 형성을 수 있다. 이 상태에는 경기를 받아 있는 사람들이 하소르며(전환) 소스 라인(기)사이를 성성되고 또 소스 라인(기)의 견해 용명은 성기 선호 목을 회 물속으로 볼 때 공기하고 혹은 상당한 강의 전투 등에 있는 다른 경기 등에 가장하여 있는 데 경기에 보기하여 공기하기 등에 가장하여 있는 데 경기를 가장하기 하는 것이 없는 기 선호 목을 제 물론을 받아 기 수 있는 기

즉, 사선 DDIN 전세에서는 최소명함을 크게 잡고 있는 경우가 많기 때문에, 최소진국(?)과 소 스 크인(?))강의 용향은 "대로 소스 라인(?)의 부하로 된다. 한편, 일반적으로, 신호 목을 증복기에서 발생한 내지 집음은 성기 소스 건민(?)의 용당표, 개관용망인 배를 기관한 개인(shi)으로 증뚝되기 때문 에, 강기 대재 잡음을 중소시키기 위해 성기 소스 라민(?)의 용량을 감소시키는 것이 중요하다.

상기 소스 간인(Y)의 용량을 감소시키기 위해서는 해결에 대통로 단보이 해 의해 1999년 발형 된 Similarities between IFT Arrays for Direct-Conversion X-Ray Sensors and High-Forture MLCDS (SIO 98 DIGST)에 제시한 바와 같이 결광성 수지로 제조된 흥간별장막을 제공한 이미지 전세 가 제안되어 있다.

그러나 상기 더불류, 덴보머 일행은 더불 게이트 구조에 괜해서는 기자한 바 없다.

# 建合的 이루고자 하는 기술적 표제

본 발명의 주된 목적은 화소전국과 선호선간의 용량증가를 억제하면서 전하를 효과적으로 방출할 수가 있는 대통 게이트 구조의 이미지 선서를 제공하는 것이다.

#### 발명의 구성 및 작용

- 상술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 미미지 센서는.
- 입사전자파를 전하로 변환하는 변환부와,
- 삼기 변환부에 의해서 생성된 전하를 저장하는 화소전극과,
- 상기 화소전국으로부터의 전하의 독출을 제어하는 스위칭 소지와,
- 상기 각 화소전국의 하부에 형성된, 유기막으로 미루어진 총간절면막과,
- 상기 화소전국과 전기적으로 접속되어, 상기 화소전국으로부터 상기 스위청 소자의 상충까지 연
- 신된 도전막과, 상기 소위성 소자와 도전막 사이에 형성된 유전체출을 포함하는 것을 특징으로하고 있다.
- 상기 구성에 악하면, 우선 역타보 때트릭스 가전에서 주시선 신축과 최소진국 서비에 충간적 면역에 형성된다. 따라서 상기 선호선에 대하여 최소진국을 중심시킬 수 있다. 그 결과, 개구용의 확성, 신호선 및 주시선에 개인한 건계를 처던하는 것에 의해 변환등의 중약 불당을 억제하는 효과를 얻을 수 있다.
- 또한, 유건율이 낮은 유기막을 두껍게 협성하는 것이 용이하기 때문에, 최소전국과 소스 선호선 사이의 경전용량을 작의 역제할 수 있다. 따라서, 상기 소스 선호선의 용안을가며 약한 점용의 증가가 역 제되어 장에 남의 합성을 집합 수 있다. 또한 중래의 약을 표시 중과 제조 공장을 받의하는 없이 역 다보 때문력스 기간 부분을 제조할 수 있기 때문에, 제로운 설비 투자 등을 필요롭하지 않는다.
- 더욱이, 상기 스위청 소지의 삼보에 상기 화소전국으로부터 도전력을 연신하고 있기 때문에, 고 장이나 신청 독종 프로그램의 불량 등으로 만하여 정상적인 독종이 살던되지 않는 경우 등, 예상적의 큰 전하가 화소전국에 귀장되는 경우라도, 소점 임계 전압 이상에서 스위청 소자가 에 상태로 되어 전하가 방점말으로써 소위청 소자가 때되되는 것을 먹을 수 있다.
- 또한, 스위험 소개관 도전막 시미에 유견체출을 형성받으로써 소청 일계 전한 미실에서 트랜지스 ED가 이 생태로 되는 특성은 도전인과 스위형 소자 시미에 한성된 유전화측의 막두대와 유견회에 의해 작 우되며, 따라서 성기 로션은 총각할인막기는 독립하여 설정을 수 있다. 즉, 작한한 게임간인 방울론성을 문자한단시, 청소건극과 소소 선정선 시미의 장면공명을 작게 억제할 수 있다. 역, 이 하게 비를 받습시킬 수 있다.
- 또한, 삼기 구성에 있어서, 삼기 스위청 소자의 상부 영역에서는, 삼기 도전막과 삼기 유전체출 사이에 삼기 출간혈면막은 존재하지 않고, 삼기 도전막은 삼기 유전체출과 결축하고 있는 구성으로 배치 될 수 있다.
- 상기 구성에 있어서, 상기 스위청 소자는 더블 게이트 트랜지스터이고, 삼가 불 게이트 트런지스터의 한쪽의 게이트 전국으로서 동작하는 구성으로 배치될 수 있다. 도전막은 상기 더
- 또한, 상기 소위청 소자는 그의 채널영역을 포함하여 상기 유전체층에 의해서 피복되어 있고,
- 살기 도전막은 화소전국으로부터 상기 스위칭 소자의 채널영역을 포함하는 상부 영역까지 면신되 어 있고,
- 상기 스위청 소재의 상부 영역에서는, 상기 도전막이 상기 총간혈연막을 협지하지 않고 상기 유 전체출과 접촉되는 구성으로 배치될 수 있다.
- 또한, 상기 구성에 있어서, 상기 화소전국에는 정전하가 제장되고, 상기 스위청 소자는 정비이어 스 전압의 인가에 의해 도통하는 구성일 수 있다.
- 또한, 생기 구성에 있어서, 상기 화소전국에는 음잔하가 저장되고, 상기 스위형 소자는 부바이어 스 진압의 인가에 의해 도통하는 구성일 수 있다. 또한, 삼기 구성에 있어서, 삼기 스위칭 소자의 상부 영역에서 상기 유전체총과 도전막 사이에 상기 휴간집면 막을 형성하는 구성일 수 있다.
- 살기 구성에 입하면, 역타브 메트릭스 기관점에 가장 요절대 성한 스위형 소자의 상부 업역에 유 전체을 뿐만 마니라 살기 유기막으로 이루어지는 충곤함면역이 형성된다. 따라서, 이 구성에 입하면, 상 기 유전체육안으로서는 완전에 동작을 수 없는 성기 요절을 높바키가 동작 수 있다. 성기 구조에서는, 현진으로 제공한 변환층을 체용하더라도, 성기 요절에 기안한 관점화를 억제할 수 있다. 연기 안 조건하에서 막을 성열할 수 있다.

- 또한, 상기 출간절연약은 적대도 상기 스위칭 소재의 상부가 출간 절연약의 나대지 부분보다 알 게 형성되도록 구조화될 수 있다.
- 성기 구성에 의하면, 과양전임의 방울특성은 화소전국으로부터 연신된 도전막과 스위칭 소자 사 이 부분의 충간장면역의 악두파와 유고통에 일하며 좌우된다. 때라서, 화소전극과 소스 선호선 사이의 경 전용당을 청성하는 부분의 출간철악관과 독립하여 삼기 특성을 설정할 수가 있다. 즉, 적합한 과양전임 방울특성을 유지하면서, 5개 비료 합당시킬 수 있다.
- 상기 구성에서 상기 총간껄연막은 상기 스위칭 소자의 적대도 채널영역에 해당하는 부분이 나대 지 부분보다도 얇게 행성되도록 구조화될 수 있다.
- 상기 구성에 있어서, 상기 총간절연막으로서는 감광성 유기막을 사용할 수 있다.
- 상기 구성에 의하면, 벡터브 때트릭스 기관중에 가장 요월이 성한 스위청 소지의 성부 양역에 유 전체훈 뿐만 아니라 강장성 유기막으로 제조된 흥간뿐인액이 협성된다. 이라한 구조에서는, 유건제룡만으로 로는 완전히 종조를 수 없는 거친 막이 요월이 충분히 종독을 수 있다. 성기 구조에서는, 필인으로 제조 된 변환증을 했음하더라도 요월에 개인한 협정화를 억제할 수 있으므로 만쟁한 조건하에서 약을 행성할 수 있다.
- 상숙한 목적을 당성하기 위하여.
- 복수의 화소전국에 의해 입사전자판을 전하로 변환하여, 화소전국으로부터 상기 전하물 스위칭 소자를 통하여 순차 목출하는 것에 의해 이미지 신호를 출력하는 다른 이미지 센서에 있어서,
- 상기 회소전국으로부터 상기 각 스위청 소자의 상부까지 연신되도록 형성된 도전막과,
- 상기 각 최소전국 및 상기 도전막의 하부에 현상된 유기막으로 이루어진 총간절인각을 포함하고, 상기 총간절연역은 성기 소화성 소자의 상부가 총간확연막의 LIGI지 부분보다도 함께 현생되도록 구조화 되는 것을 통점으로 하고 있다.
- 성기 구성에 의하면, 과임적임 방콕특성은 회소전국으로부터 연선된 도전막과 소위형 소자 사이 부분의 출간됐으면의 약두메와 유기점에 자유되므로, 최소전국과 소스 선호선 사이의 장전봉량을 형성하 는 부분의 출간점연약과는 독립적으로 상기 특성을 설정할 수 있다. 즉, 적합한 괴임전임 방혹목성을 유 지원단체, 장치 비를 합성시킬 수 있
- 상기 구성에 있어서, 상기 흥간절면막은 상기 스위청 소자의 적어도 채널영역에 해당하는 부분이 흥가접연막의 나대지 부분보다도 얇게 형성되도록 배차될 수 있다.
- 상기 구성에 있어서, 상기 소위청 소자의 채널영역은 상기 충간절연막과 접촉하게 배치될 수 있다.
- 상기 구성에 있어서, 상기 유전체총으로서 무기막을 사용할 수 있다.
- 또한, 살기 구성에 있어서, 상기 회소전국의 하부에는 무기막인 상기 유전체출과 유기막인 상기 출간접면막의 2층 구조가 현상되고,
- 상기 스위험 소지의 성부 영역에는 상기 도전막과 상기 유전체을 시미에 상기 총간절면맞은 존재 하지 않고, 상기 도전역은 상기 유전체을과 접촉하고 있는 구성별 수 있다. 또한, 상기 구성에 있어나, 상기 회소전국에서 수집된 전하를 상기 스위성 소자를 통하며 전달하 는 신호선을 포함하고.
- 또한, 상기, 구성에 있어서, 경기 화소건국에서 무섭된 언어를 경기 스위함 소사를 들어서 언론이 는 신호선을 포함하고, 상기 출간절면막을 합지하여 상기 신호선과 상기 화소전국이 증접하게 배치되는 구성일 수도 있
- 또한 본 발명의 미미지 센서명 제조방법은 삼기 목작을 달성하기 위하며 절면기관상에 복수의 스 위청 소자, 복수의 주사선과 복수의 선호선을 형성하는 경장과, 북수의 스위성 소자, 주사선 및 선호선의 삼부 영역에 감광성 유기막으로 미쿠어진 출간품연음을
- 형성하는 공정과, 생성한 감광성 유기막을 노광 및 현상시키는 공정과,
- 상기 출간절면막상에 화소전국을 형성하는 공정과,
- 상기 화소전극성에 입사전자파를 전하로 변환하는 변환수단을 형성하는 공정을 포함하는 이미지 선서의 제조방법에 있어서,
- 상기 강광성 유기막에 대한 노광당은 상기 스위청 소자상의 적어도 일부와 내대지 부분 사이에 실시하는 노광당과 서로 다른 것을 특징으로 한다.

비를 향상시킬 수 있다.

- 이하에 기재한 성세한 설명과 첨부한 도면을 참조한다면 본 발명의 성질과 이점을 충분히 알 수 있을 것이다.
- 우선, 화소전국과 소스 신호선을 중첩하여 배치한 이이지 센서에 관해서 설명한다.
- 삼기 미미지 센서의 구조를 도 8에 도시한다. 도 8에서, 도 6에서와 동말한 작용을 하는 부재는 동말 참조부호를 붙인다.
- 성기 (IDI)지 센서에서, 무당 도전막(61)상에 보호막(62)에 행성되면, 보호막(62)에 콘펙트 홈 (55)에 상용하는 부분이 에성에 약해서 재기된 다음 감괄성 수기를 스킨 도포함에 위해 도포하여 충긴할 연막(63)을 청성한다. 그룹, 성기 관력트 종(65)에 통상의 사진 공학에 약해서 청성진대, 충긴절단막(6 3)상에 행정된 화소전극(64)은 콘펙트 종(65)를 통하며 스위성 소자(5)의 드레인 전국에 접속된다.
- 이와 같이 형성된 역타보 메트럭스 기관에서는, 주사선과 산호선 사이에는 용간함면액(63)이 형성되어 있기 때문에, 경기 선호선처로 화소전력(여)을 증접처럼 수 있다. 상승한 구조에 약해, 개구등의 항상을 젊을 것이, 또한 산호선과 주사선으로부터 발생한 전계로부터 변환층(6)을 자단하는 것에 의 해 변환출(66)의 등작 발생을 억제시킬 수 있다.
- 또한, 화소건극(여)은 소스 선호선과 겹치도록 배치되더라도, 유전용이 낮은 충분한 두페의 충간 절연막(63)를 제용함으로써, 용량 증가와 SVM 비의 악화를 받지할 수 있다. 또한, 성기도 G에 도시한 역 티브 메트릭스 가장을 제용한 이미지 센서본부터 수집되는 선호량보다 조금 더 큰 선호량을 수집할 수
- 또한, 상기 도 원1 구조에서는 상기 대불 게이트 구조용 채용하는 것에 익히, 도 왜 도시한 바 와 같은 이미지 센사가 얼마진다. 도 해서, 도 해 도시된 것과 동화한 작물을 하는 부채는 물만한 참조 변호를 불만다. 도 5억 이미지 센서서는, 공간필요막이(3)를 통하면 최소주(46)고로부터 전신터 무칭 도간막(164)이 설성되며 있다. 마기서 상기 보호막(122)을 스위엄 소자(5)의 성용부에서 삭제한 경우에 전해서 설격하여 된다.
- 고장이나 신호 목출 프로그램의 불량 등으로 정상적인 목쓸이 실시되지 상술한 바와 같이, 생활한 비가 없이, 보석에 나 전목 위험 소토시험의 함께 청소도 청중대원 특별에 생성되게 생물 경우 도 왜 되었다 바잔 같이 화소조극(6)(상에는 청소성의 견하가 처음 인가된다. 도 양의 전환인 가도 에서, 건강을 소위형 소재(6))을 파괴될 만한 고객업계가 전략하고 수 있다. 이란 대조작으로, 대접 기에는 가조를 체험하는 도 왜 도 있다. 가조에 따르면, 화소주위가 소절 함께 건강까지 공가하면, 않기 연락된 무렵보조막(여성)에 살기 (1급 개이트) 전략의 하나로서 작용하게되어, 스위형 소재(51)가 막한 도움 상태 로 되어, 고도한 건하렴 소소 신호선으로 방울한다.
- 도 되어, 파노란 Cotile 소소 산성으로는 방법되다.
  도 7명 도시간 바닷 같은 바닷 구조에 같은 중래기술의 과도한 전혀 보호 구조에서는, 삼부 거이 토(72)와 반도체송(8)간에 불성의 범티보 등 발톱적으로 사용되는 공항 실리콘이나 선생승리관이 퇴적된다.
  함화 실리콘에는 대한 상황 실리콘은 프로시소성의 자전에 나면 지난 경제 위학으로 연하여 관련에 함치 때문 이 아무래를 스포 도로보여 약의 전설되는 스자로만 얻었 두대와 동향한 각 두개의 효화 최근은 또는 산 학생 실리콘에는 취업할 수 있다. 대한시, 내교적 부모는 환호 산역에서는 전하기 방법되는 구조를 초리하다 되다. 대한계 단점의 전상으로 구조를 보려하는 것이 생물을 받는 것의 부모를 가장 되다. 보다 기계 등 보다
- 변환출(66)으로부터 생기는 전하당과 화소용당의 크기에 따라서, 화소전국(60)에 저장되는 전하 람이 마추 속을 공부가 있다. 그러나, 이 결국에서는 건강이 임계 고전한 선생으로 증거되기 전에 정부 게이트에 의해 전하가 생물되기 사적하다라도 문교가 되자 않을 것이다. 이미지 생성상 없이 다주 작은 전하를 취급하는 경우는 수위성 소자(6)의 화소건의 불편하는 경우 전략을 조심하기 때문에 전하나 걸 게 전위보다 약간 높은 근체에서 방병되는 구조를 제품하는 것이 배략적하는 기계 문제 전하나 될 게 전위보다 약간 높은 근체에서 방병되는 구조를 제품하는 것이 배략적하는
- 지 단기보니 다시 보는 전기에서 등 환경 시구보육 세명이다. 전기 미래에이다. 즉, 소설 보는 전 도의 분선 등작시에서는 설명 것 같지 않는 혜기처약가 높은 건강이 일단 한번 이라도 살기 소위함 소재(이)에 인가되면, 게이트 참면역(57)에 트립 전위가 함정되기나 전에 포격해 되 해서 폭행 이상이 생긴다. 또한 시퍼의 낮은 경망에서서는 성기 독생 이상을 생활 수가도, 해커의 이용 이유로 한타어 선호 전하기 화소에서 유지되면서 등적 공간에 스케팅이 응답되는 경우, 낮은 전함에서 경 사건에 걸쳐 독대 전임이 인기되면 보다 경우 등록 성이 없어 생긴다. 독대 이상 미라면 선명을 취 하는 이어지 전체 결과 에서 본 영상에서 됐어나 목이 이상은 수업될 선호의 편이라면 발문을 조대 만다. 대단시, 생기 목생 이상의 방상을 함치해야 만다.
- 그러나, 상기 도 9의 구조에서는, 충분한 고전함에서만 스위청 소자(51)가 도통될 수 있고, 암계 전압 보다 약간 높은 전압에서는 전하가 방충될 수 없다.
- 상기와 같은 축단에서, 최소진국가 선호선 간의 용량증가를 억제하면서 단별 거이트 구조에 의한 건하을 호교적으로 방송할 수 있는 OID지 센서를 이하의 본 발명해 따른 제1 실시에에서 상세히 설명한 다.

# (제1실시예)

- 본 발명의 제1 실시에는 도 1 및 도 2종 참조하며 설명한다.
- 도 1은 본 발광의 일 실시에에 따른 이미지 센서의 정면도이다. 도 2는 도 1의 화설한 BP선을 따른 부분의 단면도이다. 본 실시에의 이미지 센서는 후임 철학가환인, 그위에 형성된 주사선(3) 및 스 위칭 소자(1)의 게이트 전국(5) 및 보조용량 해선을 포했한다. 다음에, 게이트 철당학(7) 본단표(6)의,

소스 전국 및 드레인 전력으로 테터닝벌 n'-s) 초(9)이 각각 작용된(F, 이미, 성기 작용 구조는 테터닝된 CF, 소소 선호선(4)을 형성하는 금속호(ID) 및 투명 도전막(II)을 작용하고 성정한 작은 구조를 페터닝시 킨다.

상송한 바와 같이 배선이나 패턴이 2층 구조인 것은 총에 저장된 먼지 입자에 약한 단선과 결부 된 문제를 억제하고 상층 금속막을 파터닝할 때 베이스총이 손상을 입지않도록 하기 위해서이다.

도 전체를 기가하고 수 이 이 기를 보니라를 꽤 되어 그런 10을 보이라고 이 2기 위에 되어 되어 다음에, 유전처음(22)을 실어하다. 콘텐트 본(15)에 성용하는 부분을 해방에 당해 사 자기한다. 가속되자, 강점성 마크림 무역소사를 스핀 도표함에 일해서 또표하다 출간함으면(13)을 성만한다. 이 수 지는 제품한 수 있다. 이 수 지는 지를 가장 프라틴트 알리 강점을 수 지를 보통한 수 있다. 이 수 지는 제품한 유명을 존 있다. 마를 2 초에 대한 사람들 설치되는 경상 기가를 2 초에 등 (15)에 성용하는 부분을 노현하다. 동생의 시신 공장과 같이 되어 되었지만 하는 기를 가장하는 것을 하는 기를 가장하는 것을 하는 기를 가장하는 것을 하는 기를 가장하는 기를 가장하는

교 상사(19일 DIDN 청사의 중요한 목점을 소위할 스자(1)상의 업역에 요구점들(22)를 통하여 참 소급(4)(4)으로 바타 디션트 등로 건전(146)에 해보내며 없는 2011는 산가 중건화(22)를 통점인 역 보 마트막 기관에서도 소위할 소지의 산업성을 받았시킬 목적으로 보호적으로 제공된 것이다. 상기 유 건축(20)으로서는 집항 실감으에나 산의 실리적이 존해 사용된다. 유적역(22)를 수선 본 두메로 성성된다. 소위함 소자(1)상의 업역에서, 승간집단역(10)를 노함 및 현성에 막해 제기되며, 상기 화소견 역(4)으로부터 업건된 부등 조건역(14)을 (2) 보호적(22)과 접속이고 있다.

본 실시에의 이이지 센서에서 화소전국(14)의 하부에 무가막인 유전체를(22)과 유기막인 흥간절 연막(13)의 2층 구조가 형성되고 스위청 소자(1)상의 영역에서만은 흥간절면막(13)이 제거되어 있다.

상숙한 벡틴브 메트릭스 기관의 상부 영역에 여름하면 건강동착법에 의해서 현산으로 제조된 변환속(16)을 중확한다. 상기 변환후(16)에서는 전압을 인기하기 위한 전국으로 제단병을 금호(17)에 중착되어 계산을 참상한다. 본 살시해에서, 상기 변환후(16)에는, 건경(18)에 의해서 참비하여 스 건강이 인기된다.

(영향) 테그는 때문에서 기관에 따르면, 주시사(S), 선호선(4) 및 최소리국(4) 사이에는 증가된 연역(100) 설립되어 있기 때문에, 전기 소호선(4) 배당에 최소리국(4)을 중시되는 수 있다. 다만하 특수한 구조해 의해서, 제구들이 학생되고, 그와 동시에 선호선(4) 및 주사선(9)에 기만하는 전계를 차단 하는 것에 역한 변환용(1)의 문학 원명을 위해는 호기를 얻을 수 있다. 또한, 최소리국(140) 소스 신호선(4)과 경치도록 해서되어 있는 성기 구성에서도 증간됐던역(13)의 역무제가 흥분하루겠고 유견들도 갖기 때문에, 응한 경기와 장사선 악래를 약화로 수 있다.

스위칭 소개(1) 상부 경역에는 유전체출(27)를 통하여 화소전국(14)으로부터 연신된 투명 도전막 (14)이 청성되어 있다. 이 표면에, 성기 특명 도전막(14)을 성기 대불 개이트의 성부 개이트로서 작용 하대, 임계 전의 보다 약만 높은 전위에서 스위칭 소개(1)가 도통 상태로 되어, 과잉 전하를 소스 선호선 (4)으로 방법한다.

성기 구조에서, 영화 전에 보다 약간 보는 전에에서 전하기 발표되다. 인가 정도가 낮은 지목 전 언이 스에 요시에 여 언거되고 또 높은 전에 마취진 경력하는 시험을 차자(다는 관취 도록 보 로 되어, 이후 작은 시청수로 발전할 수 있다. 즉, 성기 수 씨 두분에 출간했던(이)과 대조적으로, 성 가 수씩 시 후에 유전병류(2)를 최소주면이 가다른 근처(6)가 되기 가이트의 자하는 기이트를 가하는 기 기이트 현악(7)에 가많기 때문에 성기 조건에 더 적합하고 상숙한 화소간의 특성 불균명 문제를 더욱 교계적으로 발전한 수 있다.

는 실시(Mighan Har Taran ears) 이 보고 보고 있다. 는 실시(Mighan Har Taran ears) 이 보고 있다. 는 실시(Mighan Har Taran ears) 이 보고 있다. 는 그 보고 있는 보고 있는 것은 보고 있다. 그 보지만, 단 발생의 스위형 소규는 이것에 악해 도록되어 과임하다를 받았는 구에 관해서 설명하였다. 그렇지만, 단 분 생각이 소위하 소규는 이것에 관해서 보고 있다. 에에대 무게될 트립지스터를 처음한 수 있다. 이 경우, 부 바이어는 전에의 인기에 의해 변문하(15)으로부터 발생한, 부 전하는 최소견국(14)에 저장되고 제공 건강(기술 시간 기술 시간 기술

# (제2 실시예)

본 발명의 제2 실시예에 관해서는 도 3을 참조하며 설명한다. 설명의 편의상, 제1 실시예에서와 동일한 작용을 하는 부자는 동일한 참조번호를 불미대 그 설명을 생략한다.

도 등 본 등장인 제 설계에 따른 이미가 실시와 단말되어요. 본 실시에의 이미가 불부는 가 문학을 다른 기를 취임하는 및 및 도해서 선명한 제 실시에의 이미가 생각이 동안 구축을 구들다. 본 4시에인 이미가 변시에서는 스위칭 소자(1)실인 영역에 보보되(2)(증업체용) 확인이라는 공간됐답어(1)의 등등대의 최소주의(사이오보는 인사인 목당 모연(대사이) 대치되어 있다. 독, 본 실시 명약 이미가 설치는 소위칭 소자(1)의 채널 영역체사 보호된(1)실에 출간확단역(1)의 및 등장 도전인 (144)이 청설되어 있는 점에서 2기 제 실세적이 의미자 전세상 다르다.

본 실시에의 상기 구조는 스위청 소자(1)의 신뢰성을 향상시키고 저전압에서의 상부 게이트에 의

한 누설 전류을 받지하는 정에서 상기 도 9회 도시한 구성과 상기 도 1 및 도 2에 도시한 구성의 이정을 중비하고 있다. 또한 도 1 및 도 2에 도시한 구성으로서는 때티브 배트릭스 기관증에 가장 소용의 소항는 스키성 소청(1년 소송의 유전화용(22)만을 통하여 변환호(16)에 전하고 있어, 미 유전채송(22)만으로서 는 요청을 충분히 공수할 수 없는 경우도 있다. 그래서 본 성시에에서는 보호막(2)(유전채송(22)만으로서 호막막(13) 및 주당 도전막(14)을 불성하여, 명단한 표현을 만든다. 이라한 구성에 향해, 가찬 표민의 요청에 만해 결정화되기 쉬운 설면으로 제조된 변환충(16)를 채용하더라도 만장한 조건하에서 막을 형성 할 수 있다.

출간원인역(10)의 역도패는 보호면(10개 함께 사용될 때 가장 양명은 동생이 되도록 선택할 수 있다. 통해, 견해 환전 영향은 1) 교존학에 인한 스위함 소재(1의 패괴를 확실하 방지할 수 있는 전투-전할 조건 및 1) 정상 중국시 구설 전류를 받지할 수 있는 조건이 잘 권행될 수 있도록 중앙하다. 보호 역(12(구)역이의 역 패피와 연환용(16)에서 불위를 방지하는 출간물인역(15)(부가 역)의 역 패피는 증가 성장한 건체 환전 용양을 반속하다는 출생을 수 있다.

(제3 실시예) 본 방업의 제3 실시에는 도 4 및 도 5를 참조하여 설명한다. 설명의 편의상, 상기 제1 및 제2 실 시에에서 LIET낸 것과 동일한 작용을 하는 부재(구조)는 동일한 참조번호를 끊이고, 그 설명을 생략한다.

지역에에서 나니다면 소의 공보인 역동에 있다는 구체(부산)는 경험한 요요인보고를 함비되고 그 점등을 함복한다.

도 속는 본 병장의 및 참 실시에에 매표 인대가 전세의 단단인다. 본 실시에의 미치가 센서는 도 하는 조사는 점을 실시에의 미치가 전세하는 이렇게 가장에 있어서 미리는 작업하였다면(1)를 느끼움 조사 기본에 되는 소를 보고 있어 보고 있다. 그 전에 있어서 미리는 작업하였다면(1)을 느끼움 모든 기본에 기본에(1)을 보고 충격했다면(1)의 등 2일반면(1)의 등 표가 대표로 국가업에 만나 등 시위를 소개 (1)살의 공가물면(1)의 역 두체는 기간인에 의한 소위와 소재의 교회을 되고 청안 등에 나는 본 경투 기 설가지 있다는 점을 받는 기본에 보는 기본에 보는 기본에 보고 있어 등에 가는 시기를 소개 비에(4) 인처를 만하는 과 참산되어, 4 중에 이다.

유기막이 처릴부분과 접하는 공주, 유기막인 휴간철역막((%)으로부터 불순름이 채될 정역의 반 도체통(0)으로 확산되기나 충간철역막((%)과 반단체통(0) 간의 계단성의 트랜 중도에 대해 소위함 소자 (기일 특성 이상에나 신원선 불편이 성및 공국가 있다. 이 경우, 도 에 구조를 체험하였다. 반약에 소위함 소개()의 소약하는 복건과 선택성이 확보되는 경우, 도 5에 도세인 비와 같은 유건제공(22)이 없 는 구조를 제공할 수 있다.

바람작한 성기 제1 내지 제3 실시에에서, 성기 실시에에서 센서에 대한 친구처인 백태보 빠트릭 스 기관은 최소 용입의 크기와 스위성 소자의 시청소를 이미지 센서에 작업하도록 조정하는 권만에 의하 서 중집부터의 학정 표시장치 제조공장이 이미지 센서 제조공장에 이용될 수 있기 때문에 추가의 설비를 필요훈하지 않고 경기로 제조될 수 있다.

상으한 바와 같이, 본 발장의 이미지 센사는 복수의 화소간국 각각해 안해 인사건지피를 견하고 변화하여, 화소전국으로부터 상기 전하를 소위한 소자를 통해야 숫자 독황이 미미지 선호를 통적하는 것으로서, 성기 최소전국으로부터 상위 청소자 성증으로 안선되도록 환경된 조건적, 및 각 최소전국 통해 형성된 연기 마으로의 충간장면역과 도전액을 포함하여, 성기 충간장면역은 스위한 소자 상탁가 충 7발발면역을 나타지 부분보다 문제 되도록 구소했다고 것을 좋으로 안된다.

상기 구성에 의하면, 액티브 매트리스 가곤에서 주시선, 신호선과 화소전국 시미에 총간절인막이 형성된다. 따라서, 상기 선호선명에 화소전극통 중첩시킬 수 있다. 그 경과, 개구홍홍 향상시킬 수 있으 면서 선호선 및 주시선에 기만한 전계를 처른하는 것에 의해 변환으로 동작 활명을 위해할 수 있다.

또한, 유전용이 낮은 유기약을 두려게 철성하는 것이 용이하기 때문에, 최소전국과 소스 신호선 시이의 정전용량을 수게 역제할 수 있다. 그 출과, 삼가 소스 신호선의 용량 중개에 의한 경우의 증가 당지할 수 있고 S/N 비를 향상체할 수 있다. 단한 중래의 역한 표시장자의 제공 경상을 반응하는 말라며 이미지 센서의 역티브 매트릭스 기잔을 제조할 수 있기 때문에 새로운 설비 투자 등을 필요로하지

또한 상기 스위형 소지의 성부 영역에 상기 화소전국으로부터 도전막을 인상하고 있다. 따라서, 고장이니 선호 독를 프로그램의 불량 등으로 정상적인 독통이 성병되지 않는 경우 등, 예상되의 큰 전하 가 회소전극에 저장된 경우라고, 소청 양계 전임 이상에서 스위형 소지가 이 상태로 되어 전하가 방울됩 으로써 소위형 소시가 파괴되는 것을 막을 수 있다.

또한 스마형 소지와 도진막 사이에 유경화충을 행성하는 건데 의하, 소형 영계 진압 이상에서 트 먼지소드가 에 성대로 함 때, 성기 특성은 도전학과 수위형 소자 사이에 확인한 유전화충의 막토때와 유 전화에 의하여 전문되므로, 공간화면입자는 독점학으로 상기 특성을 설명할 수 있다. 즉, 일당은 괴킨던 할 방송들성을 유지하면서, 회소전국과 소스 산호선 사이의 정전용함을 작게 역제할 수 있고 또 한편으로 등 상비 분 항상시킬 수 있다.

또한, 본 발명의 상술한 미미지 센서는 상기 수위형 소자의 상부 영역에서 상기 유전체출과 도전 막 사미에 삼기 출간절면막이 형성되도록 배치될 수 있다.

성기 구성에 의하면, 액티브 빠트럭스 기관용에 가장 요월이 성한 스위형 소지의 성부 영역에 유 전체을 많은 아니라 유기원으로한 출간할만약을 현실한다. 이 구성에 의해, 성기 유전체출만으로서는 한 전하게 출수할 수 없는 성기 요월을 출분하게 출수한 수 있다. 이 구성에서는 성기 반복으로서 설립을 사용하다라도, 성기 요월에 기만한 결혼화를 억제할 수 있어 안정한 조건하에서 목을 현실할 수가 있다.

상기 구조의 이이지 선서에서, 상기 흥간할면먹은 찍대도 상기 스위형 소자의 채널 영역에 상용하는 부분이 흥간절면막의 다른 부분에서 보다 더 얇게 형성되도록 구조화된다.

성기 구성에 의하면, 과일전인 방출품성은 회소전국으로부터 연신된 도전막과 스위칭 소자 사이 의 부분에서의 충간절면의 막두메와 유건출에 의하여 최유원다. 따라서, 최소전국과 소스 선호선 사이 의 정진용당을 협성하는 부분에서의 충간절막되는 독대적으로 상순한 태성을 설정할 수가 있다. 즉, 일당은 과양건집 방출동성을 주지하면서, 3차 비율 합성시원 수 있다.

. 또한 근 환경의 다른 이미지 선사는 복수의 가 최소전국에 의해 없지면지까운 전하로 변화하여, 최소전국으로는데 성기 전하를 소위한 조자를 돌려해 순차 목숨하는 것에 하여 이미지 산호를 돌락하는 이미지 신세에 있어서, 상기 청소주으로부터 성기 소위할 소재의 선생기자 전성되는 도전되고, 성기 및 청소전국의 하위한 청소전 문기학으로 인국이전 출신화학생을 표현하기, 성기 출산합학생을 조사기 소위한 소지의 소농가 중간원학생각 디디지 부분 보다는 경기 설심되도록 구최대단 것을 목숨으로 한다.

상기 구성에 의하면, 과영점인 방충특성은 최소전국으로부터 면신된 도전함과 스위형 소자 사이 부분의 출가했어면의 막대비아 단작롭에 의하여 자유되므로, 성기 표정을 화소전국과 소스 선호선 사이의 정전용당을 형성하는 분분의 출간들면약과는 목립하여 설정할 수가 있다. 즉, 일단은 괴망전압 방충목성 을 유지하면서 SM 비탈 합성시킬 수 있다.

본 발명의 상기 이미지 센서는 삼기 충간할인막이 감광성 유기막으로 이루어진 것을 특징으로 할 수 있다.

실기 구성에 의하면, 역티브 베트릭스 기관론에 가장 요형이 설만 스위형 소지의 상발 '영역에 유 전체을 뿐만 이내라 유기막으로 이루다'로 공간들면역이 발설되어 있다. 이 구성에 마르면, 유전체용 하 청사는 환경하게 유경실 수 있는 기선 포인의 유엔이 출반한 정도로 유수별 수 있다. 이 기수에에서는, 설 현으로만 변환용을 채용하더라도, 요결에 막한 결정화을 약재할 수 있으므로 인행한 조건하에서 약을 함 생활 수 있다.

본 발명의 이미지 센서의 제조방법은,

절면기판상에 복수의 소위창 소자, 복수의 주사선 및 복수의 신호선을 형성하는 공정;

상기 복수의 스위청 소자, 주사선 및 신호선의 상부 영역에 감광성 유기막으로 미루머진 총간절 연막을 형성하는 공장;

생성한 감광성 유기약을 노광 및 현상시키는 공정;

상기 총간절면막상에 화소전국을 형성하는 공정; 및

상기 화소전극상에 입사전자파를 전하로 변환하는 변환수단을 형성하는 공정을 포함하고,

상기 감광성 유기막에 대한 노광량은 상기 각 스위청 소자의 상부 영역의 적어도 일부 및 감광성 유기 악의 다른 부분에서의 노광량과 상이한 것을 특징으로 한다.

또한 스위청 소자의 과임전압 반출목성을 결정하는 부분의 충간혈면막과, 화소전극과 소스 신호 선 사이의 정진용량을 결정하는 부분의 충간혈면막은 노광당만으로 소망하는 두때로 형성할 수 있으므로 물리적 값을 공정수 증가없이 지극히 용이하게 최적치로 제어할 수가 있다.

삼가와 같은 변형은 본 발명의 정신과 범위를 벗어나지 않는 것이며 미러한 모든 변형은 첨부한 특허청구병위내에 꼬합되는 것임은 당엽자에게 자명한 것이다.

# #84 54

본 발명에 따르면, 화소진국과 신호선 사이의 용량 증가를 역재하면서 더불 게이트 구조에 의해 전하를 효과적으로 방울할 수가 있는 이미지 센서 및 그 제조방법이 제공된다.

# (57) 결구의 범위

# 청구합 1

입사전자파를 전하로 변환하는 변환부와,

- 상기 변환부에 의해서 생성된 전하를 제작하는 화소전국과,
- 성기 현산구에 의해서 영상한 언어를 제임하는 외조언국의, 상기 하시전국으로부터의 전해의 독충을 제대하는 스위칭 소지와,
- 상기 각 화소전국의 하부에 형성된, 유기막으로 미루머진 총간절연막과,
- 상기 화소전극과 전기적으로 접속되어, 상기 화소전국으로부터 상기 스위칭 소자의 상충까지 면 사되는 도전막과.
- 단되는 포단크로/ 삼기 소위청 소재와 도전막 사이에 형성된 유전채충을 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 세서.

#### 청구한 2

제 함에 있어서, 각 스위청 소자 상부 명역에서 상기 도전막은 상기 총간절연막을 현지하지 않고 상기 유전체총과 접촉하는 것을 목장으로 하는 미미지 센서:

#### .....

제1할에 있어서, 상기 스위청 소자가 더불 게이트 트랜지스터미교, 또

상기, 도전막은 상기 더불 게이트 트랜지스터의 한쪽의 게이트 전국으로 작용하는 것을 특징으로 하는 이미지 센서.

#### 경구한 4

# 제3현에 있어서,

- 삼기 소위청 소자는 그 채널명역을 포함해서 상기 유전체용에 의해 피복되어 있고,
- 상기 도전막은 화소전국으로부터 상기 스위칭 소지의 채널영역을 포했하는 상부 영역까지 면신되 이 있고, 각 스위칭 소지의 상부 영역에서 상기 도전막은 상기 출간절면막을 법지하지 않고 상기 유전체을 과 접속하는 것을 특징으로 하는 에미지 센서.

### 과 집록하는 것을 목장으로 이

제 할에 있어서, 상기 변환부가 설렌으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이미지 센서.

### 청구항 6

# 제1항에 있어서,

상기 화소전국에 저장되는 전하는 정전하이고, 또

상기 소위청 소자는 정반이어스 전압의 연기에 의해 도통되는 것을 특징으로 하는 이미지 센서.

#### 원구한 7

### 제1할에 있어서.

상기 화소전국에 저장되는 전하는 부전하이고, 또

상기 소위청 소자는 부 BIOI어스 전압의 인기에 의해 도롱되는 것을 특징으로 하는 미미지 센서.

# 청구항 8

#### 제1한에 있어서.

상기 스위칭 소지의 상부 영역에서, 상기 유전체총과 도전막 시미에 상기 총간절인막이 형성되는 것을 특징으로 하는 이미지 센서.

#### 청구항 9

# 제8할에 있머서,

상기 총간절연막은 상기 스위청 소자의 상부의 적대도 일부가 상기 총간절연막의 나대지 부분보

다도 얇게 형성되는 것을 특징으로 하는 미미지 센서.

#### 성구한 10

제8한에 있어서,

상기 출간절면막은 상기 스위칭 소자의 적어도 채널영역에 해당하는 부분이 상기 총간절면막의 나타지 부분보다도 얇게 형성되는 것을 특집으로 하는 DIDI지 센서.

# 청구항 11

제약하여 있어서,

상기 총간절연막이 감광성 유기막으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이어지 센서.

### 청구항 12

복수의 화소전국에 의해 압시전자파를 전하로 변환하며, 화소전국으로부터 상기 전하를 스위칭 소자를 통하며 순차 목출하는 것에 의해 이미지 신호를 출력하는 이미지 센서에 있어서,

상기 화소전국으로부터 상기 각 스위청 소자의 상부까지 연신되도록 형성된 도전맞과.

성기 각 회소전국 및 성기 도전막의 하층에 형성된 유기막으로 이루어진 흥간혈역약을 포함하고, 성기 육간혈역약은 성기 소형성 소지의 성부가 충간혈연약의 나머지 부분보다도 있게 형성되도록 구조화 되는 것을 목정으로 하는 데이지 전사.

#### 경구한 13

'제약에 있어서,

상기 흥간철연막은 상기 스위청 소자의 적어도 채널영역에 해당하는 부분이 상기 총간절연막의 나머지 부분보다도 있게 학성되어 있는 것을 특징으로 하는 이미지 센서.

# 청구항 14

제 12할에 있어서,

.삼기 총간절연막은 감광성 유기막으로 OI무어지는 것을 특징으로 하는 OIOI지 센서.

#### 성구한 15

제12항에 있어서, 상기 스위청 소자의 채널 영역이 상기 총간절면막과 접촉하고 있는 것을 특징 으로 하는 이미지 센서.

#### 청구항 16

'제1항에 있어서, 삼기 유전체총이 무기막인 것을 특징으로 하는 이미지 센서.

### 청구한 17

제1한테 있더시.

상기 화소전국의 하부에는 무기막인 상기 유전체총과 유기막인 상기 총간절연막의 2층 구조가 형

상기 스위칭 소자의 상부 영역에서는 상기 도전막이 상기 충간절면막을 협지하지 않고 상기 유전 체출과 접촉하는 것을 목집으로 하는 이미지 센서.

### 왕구한 18

제1할아 있어서.

각 화소전국에 수집된 전하를 스위칭 소자를 통하며 전달하는 신호선을 포함하고,

상기 화소전국은 상기 총간절연막을 협지하는 신호선과 중첩되게 형성되는 것을 특징으로 하는 이미지 센서.

# 청구항 19

제12할에 있어서.

각 화소전국에 수집된 전하를 스위청 소자를 통하며 전달하는 신호선을 포함하고,

성기 최소전국은 성기 충간함면약을 현재하는 성기 선호전과 중첩되게 현성되는 것을 특징으로 하는 이미지 선사.

# 청구항 20

절연기판상에 복수의 스위칭 소자, 복수의 주사선과 복수의 신호선을 형성하는 공정;

상기 복수의 스위청 소자, 주사선과 신호선의 상부 명역에 감광성 유기막으로 미루머진 총간절면 총을 형성하는 광장:

생성된 감광성 유기막을 노광 및 현상시키는 공정;

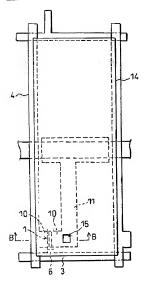
- 상기 용간절연막상에 화소전국을 형성하는 공정; 및
- 상기 화소전국상에 입사전자파를 전하로 변환하는 변환수단을 형성하는 공정을 포함하며,
- 상기 관광성 유기막에 대한 노립장은 성기 소위형 소지성의 영역의 적어도 일부와 상기 관광성 유기막의 Lidin 부분 사이에 실시하는 노랑당과 서로 다른 것을 목장으로 하는 이미지 센사의 제조방병. 경구현 21

제20할에 있머서,

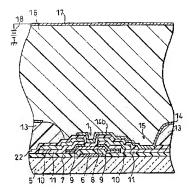
상기 흥간절연막상의 상기 스위형 소지의 상부가 상기 육간절연막의 나대지 부분보다 얇게 되도 록 상기 감광성 유기막의 노광광을 조정하는 것을 특징으로 하는 미미지 센서의 제조방법.

58

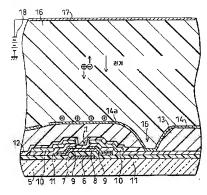
**左**图 f

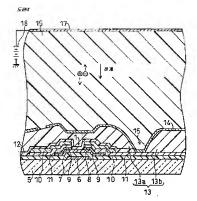


5.02

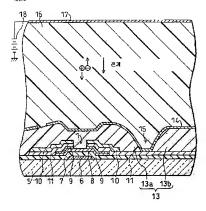




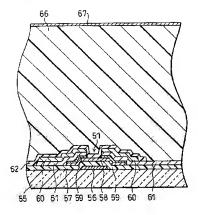




5.295



*500* 



507

